

平成 29 年度 高難度選択酸化反応研究会シンポジウム

主催 触媒学会 高難度選択酸化反応研究会

日時 平成 30 年 1 月 26 日 (金) 13:30-17:00(予定)

場所 東京工業大学蔵前会館 3F 手島精一記念会議室 AB (東京都目黒区大岡山 2-12-1)

参加費 触媒学会会員 3,000 円, 触媒学会非会委員 5,000 円, 学生 1,000 円

プログラム

1. 13:30-14:15

「結晶性 Mo-V 系複合酸化物触媒の結晶構造と選択酸化活性の関係」

(神大) ○石川 理史, 上田 渉

2. 14:15-15:00

「ペロブスカイト型酸化物ナノ触媒による酸素分子を用いた液相酸化反応系の開発」

(東工大) ○鎌田 慶吾

休憩 15:00-15:30

3. 15:30-16:15

「電場触媒反応による低温メタン酸化カップリング」

(早大) ○小河 脩平, 佐藤綾香, 関根 泰

4. 16:15-17:00

「酸素還元反応に対する窒素ドーパ炭素材料の触媒活性点」

(筑波大) 近藤剛弘、郭東輝、渋谷陸、秋葉千聖、佐治俊輔、中村潤児

懇談の会：シンポジウム終了後講演会場にて、ミキサー（飲み物＋軽食）を開きます。
会費 2000 円、是非ご参加下さい。

問い合わせ先 (事前登録は必要ありません)

〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S1-16

東京工業大学 物質理工学院 応用化学系

山中一郎 Tel&Fax:03-5734-2144

E-mail:yamanaka.i.aa@m.titech.ac.jp